V-6 トナー内部材料分散観察の進化

(トナー開発における分析技術)

河野 信明

キヤノン株式会社 材料プロセス開発センター 室長

1. はじめに

電子写真用トナーは、バインダ樹脂中に着色剤、ワ ックス、荷電制御剤等を分散した構造を有し、各材料 の分散状態はトナー性能に大きく影響する。たとえば、 着色剤の分散状態は着色力に影響することが知られて いる。



図1. 紙上トナー量と画像濃度の関係

このため、トナー中の各材料の分散状態を把握する ことは特に重要である。

トナー中の材料分散の観察方法は、一般的には、ト ナーを薄片化後、透過観察する方法が主流である。観 察装置は透過型電子顕微鏡(TEM)が用いられる場合が 多いが、最近では分析電子顕微鏡(AEM)として進化して おり、高分解能観察に加えて、元素マッピング等の分 析性能が向上してきている。

その他の手法としては、トナーを断面加工し、断面 表面を直接観察する手法があげられる。観察は断面形 状に大きく影響されるが、手法の選択により、断面表 面近傍の材料の元素の違い、または物性の違いなどを 検出する手段を選択することで、可視化可能になって きている。

さらに、材料分散を三次元で可視化する手法も、ト

モグラフィー法や連続断面画像から三次元像を構築す る手法で、可能になってきている。

キヤノンでは、材料分散の観察はトナー開発におい て重要な技術の一つと捕らえており、技術開発を進め ている。本報告では、様々な手法および装置を用いて、 トナーの材料分散状態観察が、どの程度まで可能であ るのかを記す。

2. 透過観察法の進化

トナー内部を透過観察する手法は、トナーをミクロ トーム等で50nm 厚程度の超薄切片化し、それを透過型 電子顕微鏡(TEM)で透過観察する手法が主流である。こ の透過型電子顕微鏡は、最近では、透過像を得るだけ ではなく、エネルギー分散型 X 線分光装置(EDS)や電子 エネルギー損失分光装置(EELS)などの分析機能を備え た、いわゆる分析電子顕微鏡(AEM)としてトータルの性 能が向上してきている。特に最近は分析機能の改良が 行われ、これまでは困難であった、有機材料の元素マ ッピングが可能になってきている。



図2. 分析電子顕微鏡の特徴

2-1 エネルギー分散型 X 線分光装置の進化

入射電子によって内殻軌道電子がはじき出された際、 エネルギー準位の高い外殻電子が、エネルギー準位の 低い内殻軌道に遷移するときに、この準位差にあたる 過剰なエネルギーが電磁波として放出される。この電 磁波は元素特有のエネルギー分布と強度を持っており、 この電磁波をエネルギー分光する手法が、エネルギー 分散型X線分光法である。本手法は特に重元素に感度 が高い分析手法であるが、最近では、検出器の改良等 により軽元素側の感度も向上してきている。また、処 理装置の高性能化、ドリフト補正機能の性能向上によ り長時間の積算が可能になっており、トータルの検出 感度が向上している。トナーのアゾ顔料や帯電制御剤 には窒素原子を含む材料があるが、軽元素である窒素 は、従来装置では感度が低かったが、最近の装置では 十分検出できるようになっている。

以下に、トナー中のシアン顔料(銅フタロシアニン) の EDS マッピング例を示す。顔料の銅(Cu)に加え、窒 素(N) も十分に検出できていることがわかる。



図.3 シアントナーの EDS マッピング例

2-2 電子エネルギー損失分光装置の進化

電子エネルギー損失分光法(EELS)は、加速された電 子が、試料中の原子に衝突するとき、結晶中の電子や 結晶格子と相互作用をしてそのエネルギーを一部を失 いながら散乱される。この電子のエネルギーを分光す ることにより、元素の定性、あるいは元素マッピング する手法である。

内殻電子励起によって損失したエネルギーは、50から2000eVと、入射電子に比べると非常に小さいエネル ギーであるため、わずかな外乱により分光のずれが生 じて測定不可能になる。このため、分光装置には多大 な安定性が求められる。従来の分光装置は、温度や磁 場などの外乱を避けるため、使用時には細心の注意を 払う必要があったが、最近の装置は、光学的な安定性 が増し、外乱にも強くなり、安定的に使用できるよう になってきている。

以下に、シアン顔料(銅フタロシアニン)分散時に、 シリカを分散剤として使用したトナーの元素マッピン グ例を示す。(CuのでEDSで検出)シアン顔料の周囲 に数 nmのシリカの粒子が存在している様子が、判断で きる。





図.4 シアントナーの元素マッピング例

2-3 透過観察法の課題

透過観察法は空間分解能が高く、分析能力も非常に 高い手法である。しかし、トナーを超薄切片化する際 に物理的に応力がかかるため、変形や破損などの問題 が付きまとう。また、超薄切片作製は非常に難しく、 専門のオペレータが職人的に作製しているのが現状で ある。このため、トナー開発者には非常に敷居の高い 観察手法であることも課題のひとつといえる。



図.5 超薄切片の変形や破損例

3. 断面観察による材料分散観察の進化

透過観察法の課題に対して、トナー開発者でも簡易 にトナー内部の材料分散を観察可能な手法を検討した。 具体的には、簡易にトナー断面を作製し、それを走査 型電子顕微鏡(SEM)の低加速の反射電子像で観察する 事により、簡易に内部材料の可視化することを検討し た。

3-1 断面作製方法

トナーの断面作製には、FIB 法や研磨法、ミクロト ーム法があるが、サンプルの変形やダメージが少なく 操作が簡易なクロスセクションポリッシャ(CP)を採用 した。クロスセクションポリッシャは、遮蔽版でサン プルの一部を覆った上部側より、数 kV の非収束のアル ゴンイオンビームをサンプルに照射し、断面を作製す る装置である。以下にその装置の概要および、その加 工例を示す。





図.7トナー CP 加工断面

3-2 反射電子観察

トナー断面を観察する手法としては、比較的に操作 が簡単な走査型電子顕微鏡(SEM)を採用した。

一般的に SEM では、加速された電子線は、サンプル 内部で弾性散乱、非弾性散乱をしながら、後方に二次 電子および反射電子を放出する。以下に入射電子によ り、後方に放出される電子の状態と、そのときのエネ ルギー分布を示す。







図.9 後方で検出される電子のエネルギー分布

二次電子は 50eV 程度でエネルギーが小さいため、サ ンプルの比較的浅い領域から出てくる。この領域では 入射電子の広がりが少なく、二次電子の発生領域はほ ぼ電子ビーム径と同一であるため、空間分解能の高い 画像が得られる。また、二次電子は表面形状により発 生効率が異なるため、画像は形状情報を含んだコント ラスト像となる。

一方、反射電子はエネルギーが高いいため、内部の 深い領域からも出てくる。内部領域では入射電子ビー ムが広がっているため、空間分解能は低下する。また、 入射電子が後方に反射される割合は原子番号に比例す るため、画像は組成コントラスト像となる。表1に二 次電子と反射電子の特徴をまとめた。

表.1 二次電子と反射電子の違い

検出電子	コントラスト	空間分解能	検出深さ
二次電子	形状	高い	浅い
反射電子	元素	低い	深い

トナー断面表面から分散材料を観察するには、表面 形状情報を取得しないで、内部材料の元素の違い、あ るいは物性の違いを可視化する必要がある。これによ ると、二次電子ではなく反射電子のみで検出できれば 可能である。しかし、内部の分散物は数 nm 程度の大き さであるため、反射電子では空間分解能が十分ではな い。

通常、電子ビームは加速電圧を下げると、電子の収 束能力が小さくなるため、ビーム径が太くなっていく。 一方サンプル内部では、加速電圧を下げると電子のエ ネルギーが小さくなるため、電子の広がりは小さくな る。図 10 に加速電圧を変えた場合の電子ビームの広が りの様子を、モンテカルロシミュレーションで計算し た結果を示した。また、図 11 に加速電圧を変えた場 合の電子ビームの広がりと、サンプル内部での電子線 の広がり関係をグラフに示した。

その結果、反射電子に関しては、1kV 程度までであ れば、加速電圧を下げることにより、空間分解能が向 上することがわかる。



図.10 入射電子のモンテカルロシミュレーション



図.11 電子ビームと入射電子の広がり

ただし、加速電圧を下げることにより、反射電子の 検出感度が大きく減少することが予測されるが、最近 の走査型電子顕微鏡は、サーマル型のFE電子銃の搭載 により、大電流の電子ビームが出せるようになってい る。また、鏡筒内やサンプル直前で加速された電子ビ ームを減速することで、細い電子ビームのまま低加速 する技術も搭載されている。さらに、低加速電圧領域 でも動作する、インレンズ方式の反射電子検出器が搭 載されている。これらの組合せにより、低加速領域で も、高感度な反射電子像が得られるようになってきて いる。

表.2 各社の SEM の特徴

-			
メーカー	電子銃	低加速技術	反射電子検出
A社	サーマルFE銃	リターディング	Super ExB
B社	サーマルFE銃	ジェミニ	EsB
C社	サーマルFE銃	Beam deceleration	TLD
D社	サーマルFE銃	Gentle beam	R Filter

次に最新の走査型電子顕微鏡を用いて、クロスセク ションポリッシャで断面加工したシアントナーについ て、二次電子像と低加速反射電子像での観察を行った。

第V章 注目技術

二次電子像では、クロスセクションポリッシャ加工 の凹凸などの表面の形状が見えており、内部分散物も 若干見えているが明瞭ではない。しかし、反射電子像 では、表面形状の情報はほとんど無くなっており、内 部の顔料(銅フタロシアニン)が明瞭なコントラスト で確認できているのがわかる。



二次電子像(SE):形状コントラスト



反射電子像(BSE):組成コントラスト

図.12 二次電子と反射電子の見え方の違い

さらに最適な加速電圧を求めるため、加速電圧を変 えた場合の観察を行った。図 13 に加速電圧を 2.0 k V と 0.8kV で、シアントナーを観察した時の違いを示す。

その結果、加速電圧が2.0kVの場合は、顔料が明瞭 に見えておらず、深い部分にある顔料がぼやけて見え ているが、0.8kVまで下げると、表面近傍の顔料のみ が明瞭に見えるのが確認できる。ただし、500Vまで下 げると、検出深さが浅すぎて、銅フタロシアニンがほ とんど見えなくなった。よって、我々の装置では0.8kV 程度の加速電圧が最適と考えられる。この結果は、内 部での電子の広がりのシミュレーションの結果からも、 妥当であると考えられる。



加速電圧:2.0kV



加速電圧:0.8kV 図.13 加速電圧を変えたときの見え方の違い

実際に、同一トナーをミクロトームで超薄切片化後、 透過型電子顕微鏡で観察した画像と、クロスセクショ ンポリッシャで断面作製し、走査型電子顕微鏡で低加 速の反射電子で観察した画像を比べた。その結果、ほ ぼ同様に観察できている。

以上より、クロスセクションポリッシャ加工-低加 速反射電子観察法は、従来のミクロトーム-TEM 法の 欠点である、サンプル変形と取り扱いの難しさの問題 点を改良した手法であるといえる。



TEM 観察像



低加速反射電子観察像 図.14 TEM 像と低加速反射電子像の比較

4. 三次元観察法の進化

ー般的に三次元観察は手法としては二つに大別され る。一方は、サンプルを回転させながら一定の角度間 隔で観察し、得られた画像から三次元像を計算で構築 するトモグラフィー法である。他方は、一定の間隔で 断面像を撮影し、得られた連続断面画像から三次元像 を構築する手法である。

トナー内部の分散物を三次元観察する方法も、これ らの両方法が用いられてきた。たとえばトモグラフィ ー法では、TEM-トモグラフィー法、あるいはX線トモ グラフィー法が用いられていた。しかし、TEM-トモグ ラフィー法では観察領域が非常に小さいため、トナー の極微小領域しか観察できないという課題があり、X 線トモグラフィー法は、空間分解能が非常に低いため、 内部の分散物自体の観察が不可能であった。 一方、連続断面から構築する方法としては、収束イ オンビーム加工装置(FIB)に走査型電子顕微鏡を組み 合わせた装置(FIB-SEM)を用いて、連続断面像から三次 元像を構築する例がある。しかし、従来は電子顕微鏡 で内部材料が明瞭に見えなかったため、分散物の三次 元観察は難しかった。





図.15代表的な三次元観察手法

これに対して、最近、低加速反射電子観察が可能な SEM 鏡筒と FIB を組み合わせた装置が発売された。本 装置を用いて、低加速反射電子で観察を行えば、内部 の分散物が明瞭な画像が得られる。この条件でトナー 全体について、断面加工と反射電子観察を連続的に繰 り返し、連続的な内部分散物の反射電子像を取得し、 それから三次元像を構築することで、内部分散物の三 次元観察が可能である。

実際にトナーを連続断面加工しながら、画像取得し、 三次元画像を得た事例を次に示す。



図.16連続断面加工-像観察の状態



図.17トナー内部分散物の三次元像

ただ、断面加工については現実的な加工間隔が 10nm 程度であるため、顔料等の数 nm レベルの分散物を正確 に観察するには、空間分解能的には不十分であり、今 後のさらなる改良が望まれる。また、現時点では三次 元画像として得られたのみであり、今後、この三次元 データ、どのように数値化し、取り扱うのかが課題で ある。

5. まとめ

これまで述べたように、トナーの内部材料分散の観 察方法には様々な手法があり、それぞれに使用する形 態観察装置の進化によって、従来に比べより情報量の 多い、高感度な観察が可能になってきている。特に低 加速反射電子を使用した像観察方法は、専門家でなく ても観察可能になり、分散物の観察がより身近なもの になった。また、この手法をFIB-SEMに応用すること で、従来は観察不可能であった内部材料の三次元観察 が、可能になってきている。

キヤノンでは、これらの材料分散観察技術をトナー 開発の現場で適用しながら開発を進めている。最近で は imagePRESS C7000VP/C6000 用の V トナー(Vivid Color Toner)の開発時に、本観察技術を大いに活用し た。観察例でわかるように、V トナーは、ワックス成 分を微細に分散させることによってオイルレス定着を 達成し、さらに顔料を微分散させることによってオフ セット印刷に迫る高い色再現を達成したトナーであり、 市場でも高い評価を頂いている。

今後も、更にトナーの材料分散を可視化する技術開 発を推進し、より高性能なトナー開発に邁進していき たい。



図.18 Vトナーの材料分散観察例

参考文献

1) 奥西: "EDS および EELS の現状":顕微 会 第63回学術講演会,P115 (2007) 鏡, P107-111, Vol. 41, No. 2(2006)

2) 立花、花田、海老澤、土谷: "SEM 反射電子像

におけるエネルギー選択の効果" 日本顕微鏡学

禁無断転載 2008 年度「ビジネス機器関連技術調査報告書」"V-6"部 発行 2009年3月 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMIA) 技術委員会 技術調査小委員会 〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目 25番 33号 NP 御成門ビル 電話 03-5472-1101(代表) / FAX 03-5472-2511